

반도체 장비 · 재료 전시회 2월 개최

SEMICON Korea 2006 2월8일부터 3일간 ... 최첨단 기술 한자리에

국제 반도체 장비 · 재료 전시회인 제19회 SEMICON Korea 2006이 2월8일부터 2월10일까지 3일간에 걸쳐 COEX에서 개최된다.

SEMICON과 더불어 반도체 공정기술 심포지움인 STS(SEMI Technology Symposium), 반도체 시장동향 세미나(Market Brief Seminar)와 Nano Technology Seminar, CMP Special Workshop, Standards 교육 프로그램 등도 동시에 개최될 예정이다.

세계 12개국, 500여개의 기업에서 출품해 약 1100여 부스가 설치되는 SEMICON Korea 2006은 △반도체관련 산업 전시회 및 기술 △학술 △산업회의로 진행된다.

전시회에는 FPD(평판 패널 디스플레이), 300mm 관련 제품, 초미세 공정 기술(Nano Technology)등 최첨단 기술이 선을 보일 예정이다.

특히, SEMI Standards Programs에서는 한국에서 발간된 LCD Backlight 국제표준 규격과 관련 부품의 기술동향을 접할 수 있는 Standards 기술교육 프로그램과 SEMI Standards중에서도 가장 널리 쓰이고 있는 Safety Guideline과 관련한 Standards 교육 프로그램 및 FPD 관련 SEMI 국제표준규격을 논의하는 Standards 회의가 진행될 예정이다.

한편, SEMICON Korea 2006를 주최하는 SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International, 세계 반도체 장비 · 재료 협회)는 1970년 미국 마운틴 뷰에서 설립됐고, 현재 1000억달러 시장규모의 세계 반도체 장비, 재료 산업 및 FPD산업을 대표하는 세계 유일의 국제협회이다.

(문의: SEMI Korea 박진우 (02-551-3404, jwpark@semi.org))

<화학저널 2006/01/20>